

報道機関 各位

平成 22 年 6 月 3 日 東北大学多元物質科学研究所

軟 X 線多層膜ミラー形状の乱れを 0.1 nm 精度で制御する技術の開発に成功 ~解像度 10 nm の超高性能結像系の開発を加速~

東北大学 多元物質科学研究所(所長:河村純一教授) 津留俊英助教、羽多野忠助教の研究グループは、軟 X 線多層膜ミラーの反射波面を 0.1 nm 精度で制御できる新しい技術の実証実験に成功しました。

軟 X 線は可視光の波長の 1/10 から 1/100 程度の波長が短い光で、通常の"レンズ"や"ミラー"が使えない光ですが、2 種類の物質を交互に積み上げた多層膜ミラーは軟 X 線を反射させることができます。軟 X 線と多層膜ミラーを用いれば、高分解能な拡大像や縮小像を得ることができるため、顕微鏡や望遠鏡のキーコンポーネントとして開発が行われています。

物体を高分解能観察するためには、物体から出る光の位相("山"と"谷"の関係)を保ったまま、拡大しなければなりません。波長のわずか 1/14 の乱れが生じても、高精細な像を見ることができません。軟 X 線は波長が 10 nm 程度ですから、1 nm 以下の乱れも許されないことになります。従って、拡大に使用する多層膜ミラーにも 1 nm 以下の高精度な形状が求められます。ところが、現在の技術で多層膜用の高精度基板を作ることは極めて困難です。私どものグループは、多層膜ミラーの表面から多層膜を 1 周期 7 nm ずつ除去すると、基板を 0.1 nm 除去したことと同等の効果が得られることを発見し、これを実現する技術の開発を行ってきました。この技術をイオンミリング法で実現すれば基板の形状を 0.1 nm 精度で整えることができます。

この度、ヤングの干渉計を応用して、イオンミリングで部分除去した軟 X 線多層膜ミラーの反射位相計測に成功し、多層膜ミラーの表面多層膜除去によって 0.1 nm 精度で波面を制御できることを実証しました。ヤングの干渉計で観察できる"縞"は、光の"山"と"谷"が重なり合って生じる模様です。縞模様が直線であれば、光で照らされている部分に乱れはありませんが、乱れがあると縞模様に曲がりが生じます。表面に半波長分の段差があると、縞 1 本分の横ズレが生じます。縞 10 本分に相当する厚さ 70 nm の多層膜を除去した多層膜ミラーの縞は、縞 1 本分にも満たないズレ量で我々の予測と完全に一致しました。軟X線多層膜ミラーの表面加工技術は、軟X線精密結像系の究極性能の解像度 10 nm の実現に重要な役割を果たします。近年の結像ミラーの加工精度は 1 nm のレベルに達しており、その高精度ミラー基板の上に多層膜をコーティングし、多層膜表面を加工することによって残存波面誤差を 0.1 nm のレベルまで低減できます。こうした超高性能結像ミラー作製法はリソグラフィー、顕微鏡、望遠鏡と、広い応用範囲が期待できます。

本詳細については、日本放射光学発行の会誌「放射光」に掲載され、5 月号の表紙を飾りました。 本研究は、独立行政法人科学技術振興機構 産学イノベーション加速事業 先端計測分析技術・機 器開発の支援のもとに行われました。

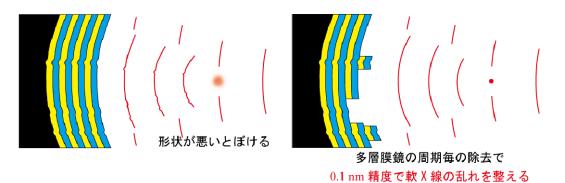
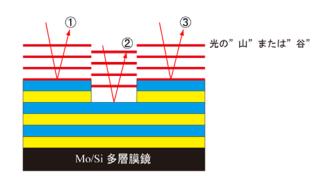


図 1. 形状が悪い軟 X 線多層膜ミラーと表面多層膜除去で乱れを整えた多層膜ミラーの反射の様子



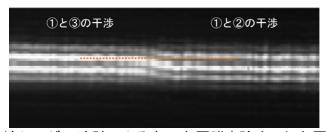


図 2. 軟 X 線ヤング干渉計による表面多層膜を除去した多層膜ミラーの干渉縞

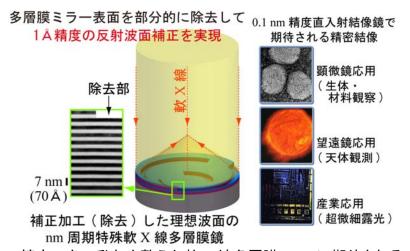


図 3.0.1 nm 精度で光の乱れを整えた軟 X 線多層膜ミラーに期待される応用技術

(用語解説)

軟 X 線:

波長数 nm から数十 nm の電磁波で、紫外線より短くレントゲンで使用される X 線より長い"光"。被爆せず空気にも吸収される安全な光。

多層膜:

異なる物質を交互に積層したもので、光の強め合いの干渉効果を利用すれば反射効果を強める働きをし、弱め合い干渉効果を利用すれば反射を防止することが出来る。多層膜構造は眼鏡やカメラ 用レンズの反射防止膜として利用されており、眼鏡の表面が緑色などに着色しているように見える のはこのためである。

(お問い合わせ先)

東北大学 多元物質科学研究所

担当者: 助教 津留俊英

助教 羽多野忠

tsuru@tagen.tohoku.ac.jp hatano@tagen.tohoku.ac.jp

Tel: 022-217-5330